

56

LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349
Publication date: 1985-11-16
Inventor(s): KOGA NOBUHIRO
Applicant(s):: TOSHIBA KK
Requested Patent: ☒ JP60231349
Application JP19840088165 19840501
Priority Number(s):
IPC Classification: H01L23/48
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburring of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part.

CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the inner lead part 2b and the different material can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

⑧ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-231349

⑨ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④ 公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

⑬ 発明の名称 リードフレーム

① 特 願 昭59-88165

② 出 願 昭59(1984)5月1日

④ 発 明 者 古 賀 伸 広 大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

⑤ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑥ 代 理 人 弁 理 士 猪 股 清 外3名

明 細 書

1. 発明の名称 リードフレーム

2. 特許請求の範囲

1. ベレット搭載部と、このベレット搭載部に近接しパッケージ内に封入されるインナーリード部およびこのパッケージ外に突出するアウターリード部からなる複数のリードとを有するリードフレームにおいて、前記インナーリード部の表面は磨く加工され、アウターリード部の表面は磨く加工されないことを特徴とするリードフレーム。

2. ベレット搭載部と、このベレット搭載部に近接しパッケージ内に封入されるインナーリード部およびこのパッケージ外に突出するアウターリード部からなる複数のリードとを有するリードフレームにおいて、前記インナーリード部の表面のみに所定の厚さのメッキ層を形成したことを特徴とするリードフレーム。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

この発明は半導体、ベレット等を収納するパッケージに係り、特にプラスチックパッケージに使用されるリードフレームに関する。

(発明の技術的効果とその特徴)

一般に半導体素子のプラスチックパッケージ製品の耐湿性を定める要因としては、

① 半導体素子自体特にそのパッシベーション膜、

② プラスチックモールド樹脂の不純物含有量(CI-イオン等)、

③ モールド樹脂の吸湿、透湿性、リードフレームとの密着性、

④ 半導体素子の外部汚染等が挙げられる。

この中で、半導体素子を形成するアルミ配線の腐蝕を直接引き起こす水分の侵入に対しては種々の対策が採られている。これはリードフレームと樹脂との密着性を試験するラジフロによる試験法とプレッシャークックテスト(PCTという)

等の寿命は結晶部との間に密着が見られるという報告もあるためである（トリケップス発行、トリケップスブルーペーパーズ No.12151VLSI パッケージング技術、第7章パッケージング実践と信頼性評価等）。このように従来は樹脂の密着性や信頼性を上げるためにモールド樹脂あるいは樹脂の硬化がおこなわれていた。

ところで、密着性あるいは信頼性の向上に関しては、パッケージ内に封入されるリードフレームがもう一つの大きな要因となっているが、これについては従来あまり考慮が払われていなかった。

従来プラスチックパッケージ用のリードフレーム材質としては、主として42アロイ銅系合金材が使用されてきたが、これは機械的強度、熱伝導性、熱膨張係数、メッキ性、コスト等、半導体素子とのマッチングやモールド樹脂とのマッチングを考慮して決定されたものである。しかしパッケージ内に収納されるリードフレームの表面についてはとくに考慮されているものはなかった。

第1図は従来広く使用されているリードフレ-

ームの構造を示す断面図である。ベレット搭載部1に半導体素子等のベレットが搭載され、この搭載部1に一直近接した複数のリード2が配列されている。ベレット搭載部1に半導体素子をダイボンドし、この半導体素子とリード2との間でワイヤボンディングが完了したのち、プラスチック樹脂封止により図中に2箇領域で示した部分3内がパッケージ内に収納される。

なお、このモールド樹脂パッケージ内（部分3内）に存在するリード2の部分をインナーリード、その外部に突出するリード2の部分をアウターリードと呼んでいる。アウターリードはタイバー4に接続され、このタイバー4はリードフレーム5に結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合従来のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配慮したものはない。強いて挙げれば、前述したダイボンドやワイヤボンディングのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ボンディングエリアのメッキ厚を保持するた

- 3 -

めにボンディングエリアよりやや広めに第1図で点線で囲んだ領域6内を部分メッキしたものがあ

るにすぎない。これらのメッキはプラスチックパッケージを形成するモールド樹脂との密着性を考慮してなされたものではない。今後LSI、VLSI化が進むとパッケージの高密度化が進み、小型化とともに高信頼性が要求とれている。こうした場合、アウターリード部からベレット搭載部1上の半導体素子までのパスが短くなり、パッケージを構成する樹脂のみの対応では信頼性や耐久性をはかることが困難となっている。

（発明の目的）

本発明は上述の課題に就いてなされたもので、インナーリード部とモールド樹脂との密着性をよくしモールド樹脂界面から侵入して半導体素子に悪影響を与える水分を遮断することによりモールド樹脂界面の信頼性の向上を図り、信頼性の高い製品を提供することのできるリードフレームを提供することを目的とする。

- 5 -

（発明の要旨）

上記目的を達成するため本発明は、ベレット搭載部と、この搭載部に近接しパッケージに封入されたインナーリード部およびこのパッケージ外に突出するアウターリード部から成るリードとを有するリードフレームにおいて、インナーリードの表面を前記加工し、アウターリード部を密に加工するか、あるいはインナーリード部表面のみに所定の厚さのメッキ層を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

（発明の実施例）

以下、図1図面の第2図乃至第4図を参照して本発明のいくつかの実施例を説明する。第3図および第4図はこの発明の実施例に係るプラスチックパッケージの断面図を示したものである。なお、第2図は従来のリードフレームを用いたパッケージの断面図であるが、これと対比しながらこの発明の実施例を説明する。

一般的にモールド樹脂とリードフレームとの間の密着性はリードフレームの材質または表面粗さに

- 6 -

依存する面が多い。そしてリードフレームの表面粗さを細くすれば密着性は良くなり、表面粗さを粗くすれば密着性は悪くなる。

そこでパッケージ内に収納される半導体素子の耐腐蝕性の面から考慮すると、インナーリード部の密着性は良くし、樹脂封止部のモールド樹脂のバリを取りやすくする面から考えるとアウターリード部の密着性は悪い方が良い。

そこでこの2つの要求を同時に満足するようにリードフレームの表面を加工すれば良いことになる。従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールド樹脂との密着性が良い場合には、半導体素子の耐腐蝕性は良くなるがバリが付着しやすくなり、その逆の場合にはバリは付着しにくくなるが耐腐蝕性は悪くなる。

また部分メッキの場合には、メッキ面の密着性が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の密着性とモールド樹脂のバリ付着性の問題を同時に満足させることはできない。

- 7 -

場合には、アウターリード部2aのみをラップまたはメッキ処理して密着性を悪くする等の処理を施しても良い。

なお、第3図に示すように表面粗さを粗くしたインナーリード部2b上の部分メッキ部6を同時に施すように構成してもよい。

この場合には半導体素子8とベレット基板部1とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体素子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという利点がある。

なお符号9はボンディングワイヤを、符号10はダイボンド用樹脂たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお表面粗さの加工やメッキ処理はリード2の表、裏、表面いずれでも可能であるが、表面に施すことによりその効果は大きくなる。

(発明の効果)

上記の如く本発明によれば、リードフレームとモールド樹脂との密着性を劣化してアウターリード部とインナーリード部とではその表面粗さを

- 9 -

さらに異なるおこなわれている部分メッキはリードフレームの素子搭載部1付近の表面のみに施されており、表面の密着性は必ずしも良くなかった。

第2図に示すメッキ部6が従来のおこなわれていた部分メッキ部である。そこでこの発明ではまずインナーリード部の密着性を良くするために、第3図に示すようにリード2のインナーリード部、2bの部分のみをラップまたはプレス等で基材の表面粗さを粗くする。基材としては現在一般に使用されている表面粗さ±0.5^μ程度の42アロイ銅系合金を用いれば良い。また第4図に示すようにインナーリード部2bのみにメッキ部7を付着して別材料にしても良い。次いでアウターリード部2aの密着性を悪くしてモールド樹脂のバリを付着しにくくしバリ取りを容易にするために、アウターリード部2aの表面粗さは異なる材質を使用する。表面粗さの目安として0.5^μ以下のものを用いればよい。

また基材として表面粗さが粗いものを使用した

- 8 -

異なるようにしたり、表面材質を異なるように構成したので、パッケージ内に収納させる半導体素子に対する耐腐蝕性の向上を図ることができるとともに、モールド樹脂のバリ取りが容易になり、外装メッキ性が良くなるリードフレームを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

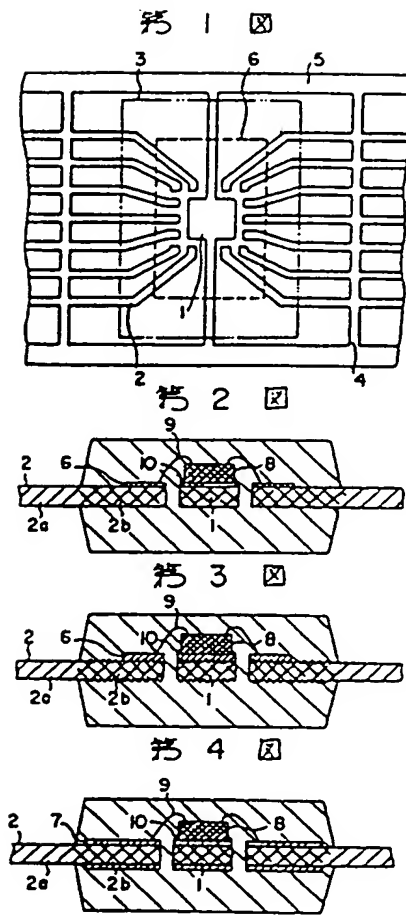
第1図は従来の使用されているリードフレームの構造を示す平面図、第2図は従来のリードフレームを用いた半導体装置の断面図、第3図および第4図は本発明の実施例に係る半導体装置の断面図である。

1…ベレット基板部、2…リード、2a…アウターリード部、2b…インナーリード部、7…メッキ部、8…半導体素子

出願人代理人 株式会社 清

-291-

- 10 -



BEST AVAILABLE COPY